PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-104062

(43)Date of publication of application: 22.05.1986

(51)Int.CI.

C23C 4/18

(21)Application number: 59-222807

(71)Applicant: TSUKISHIMA KIKAI CO LTD

(22)Date of filing:

23.10.1984 (72)

(72)Inventor: NOMURA TAKESHI

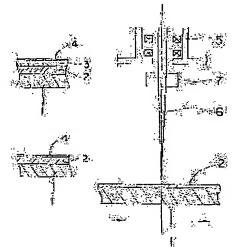
SHOJI HIDEO

TAKAHASHI YOSHINORI

(54) METHOD FOR SEALING PORE OF METALLIC OR CERAMIC THERMALLY SPRAYED COATED FILM (57) Abstract:

PURPOSE: To improve further various characteristics by sealing pores formed in the film by remelting when the film having resistance to heat, corrosion, and abrasion is formed on the surface of a base material by spraying thermally metals or ceramics.

CONSTITUTION: A metal or an alloy 2 such as W, Ta, Mo, Ni-Cr, and Co-Cr having resistance to heat, corrosion, and abrasion is thermally sprayed on the surface of a base material 1 made of metals, nonferrous metals, or nonmetals, after the surface is roughed by sandblasting, chemical treatment, etc. Or ceramic powder such as alumina, zirconia, chromium oxide, and titanium oxide having excellent resistance to corrosion, heat, and abrasion or the ceramic powder mixed with metallic powder is thermally sprayed to form a film 3. Since many pores are present in the thermally sprayed films 2 and 3, a vacuum or local vacuum electron beam or a laser beam 6 is irradiated to remelt the thermally sprayed layer and to seal the pores, and said characteristics are further improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

® 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭61 - 104062

௵nt Cl.⁴

微別記号

广内整理番号

母公開 昭和61年(1986)5月22日

C 23 C

7011-4K

審査請求 未請求 発明の数 2

金属またはセラミツク溶射被膜の封孔処理方法 ❷発明の名称

> 題 昭59-222807 の特

願 昭59(1984)10月23日 多出

村 眀 軠 多器 眀 日 仍発

東京都中央区佃2丁目17番15号 月島機械株式会社内 東京都中央区佃2丁目17番15号 月島機械株式会社内 東京都中央区佃2丁目17番15号

橋 79発 明 考

町

東京都中央区伍2丁目17番15号

月島機械株式会社 の出 弁理士 荒垣 恒輝

金属せたはセラミック潜射被膜 / 禁用の名称. の封孔処理方法

2特許額求の範囲

- / 金属、非鉄金属または非金属の母材の袋面 にプラスト処理さたは化学的処理を施し、つ いてその上に耐熱性、耐食性または耐寒性金 属の一種または複数複組合わせたものを溶射 した後、生成した表層被膜を実空式または局 部其空式電子ピーム若しくはレーザピームに より再審赦して封孔することを特徴とする封 ·孔処理方法。
- 2 金属、非鉄金属さたは非金属の母材の表面 にプラスト処理または化学的処理を施し、つ いでその上に耐熱性、耐食性または耐寒性金 異の一種または数種組合わせたものを搭射し、 さらにその上に耐熱性、耐食性また耐寒性セ ラミック看末またはセラミック粉末と金具石 末とを混合したものを番射した砂、生成した 表層被膜を実空式または局部実空式電子ピー

A またはレーサピームにより再辞取して対孔 することを特徴とする對孔処理方法。

1発明の詳細な説明

衆業上の利用分野

本発明は、母材(ペースメタル)上に金属また はセラミックを書射して耐熱性、耐食性さたは耐 塵性被塵を形成する際に生ずる気孔を對止し、落 射物の耐熱性、耐食性または耐寒性を一度改善す る方法に関する。

在来の技術

Control of the Contro

金属、非鉄金属または非金属の母材の耐熱性、 耐食性されは耐寒性を改善するため、母材上に目 的に応じて適当を全員またはセラミックを搭射し それらの材料に保険被蔑を形成することは従来か 6広ぐ行走われている。・

従来の母材に根能被膜を付与する処理技術、た とえば密封技術は、母材の表面にブラスト処理す たは化学的処理等の前処理を施し、然る後金属す たはセラミックをブラズマミたはガス倍射伝化よ つて溶射するか、或は母材に対する感情学を阻避

特開昭61-104062 (2)

するためあらかじめ溶射された金属層の上にさら にセラミック或は金属とセラミックを흡合溶射す るものであつた。

ところが、このような番射方法では番射被膜に 気孔の発生が避けられたい。すなわち、母材上に 耐熱性、耐食性または耐磨性被膜を形成する場合、 上記の目的に適した材料の粉末が例えばプラズマ 等の溶射等により母材上に溶射されると、粉末は 椿骸したがら母材に到達し、椿麒材料は「ヌレ」 すなわち母材表面の凹凸部に洗れついて固定し、 固化して鱗状となり、層状となるように溶射処理 が行をわれて、被膜を形成する。そして、静散し た材料が母材に到進したとき、両者の境界面に銀 化物を生じ、との微化物は熱分解して原子状から 分子状に変成し、その際気泡を発生し、その気泡 は被膜内部に對入される。そして一部の気泡は上 下に開口、遠通して被膜表面から母材に建する気 孔となり、他の一部は、上方へ崩放して凹部を生 成し、これが孔部を形成する。このような気孔は、 存射物が製品となつて使用されるとき、そとから

歴性の点で使用環境の制限を避けられない。 発明が解決しようとする問題点

本発明は、母材上の容射金属またはセラミック被震に生じた気孔を有効に対止すると共に、気孔の対止によつて溶射物から作つた製品の使用範囲を決めることのない金属またはセラミック溶射被展の対孔処理方法を提供する。

間組点を解決するための手段および作用

液体またはガス体の侵入を許す。もしその製品が 腐食性高温度化性または還元性雰囲気で使用される場合、侵入した液体またはガス体により母材に 損傷を生じ、番射被膜はその目的を十分に選成す ることができない。そこで、気孔に呑融材料を注 入してこれを對止するととが必要になる。

夹堆例

以下図面を参照し、実施例に基づいて本発明を 説明する。

第2図回かよび第2図回は、本発明の對孔処理 方法が施された二種類の金属またはセラミック帝 射物の断面構造を示し、1は母材(ペースメタル)、2は移射された金属被膜、3はさらにその上 に溶射されたセラミックまたはセラミックと金属 の混合物の被膜、4は對孔被膜層である。

母材1は溶射に先立つてブラスト処理または化学的処理等の前処理が適され、表面を十分に清浄にされる。溶射金属被膜2の材料としては、計熱性、耐食性または耐寒性に富む、メンタル、モリブデン、ニッケルクロム、直直になったは数では、からから過れて高い、アルミンクのまたは耐寒性に富む、アルミラミンク粉末のもから過れされたものまたはそのまたはそのまた。

特開昭61-104062 (3)

との混合物を溶射したものである。 4 は、以下に 説明するように、真空式または局部真空式電子と ームまたはレーザビームにより被膜2 または3 の 上を揺引(スウイーブ)することにより再落融さ せる層、すなわち對孔被膜層である。

第1図(a) および第1図(b) は、電子ビーム発生装置を用いて対孔処理する方法、第3図は対孔処理された板状の溶射物を示す。

5 は電子ビーム発生装置で、個向根様?を具え、発生したビーム6 は個向機構により左右に、例えば、0.01~15000 Hs の扱動数で扱うれる。電子ビーム発生装置5の真下に置かれた溶射物は、左右に扱うれるビーム面に対して直角に反復して送られる。その結果溶射物(板)の表面には平行した帯状の複様が現われる。

第4 図は棒状ないし管状溶射物 8 の封孔処理方法を示す。

春射物 8 はその軸線がピームの振動面内にある ように改置され、軸線の周りに回転しながらその 表着被膜を再容融させる。そして膜次軸方向に送

になる。

4.図面の簡単な説明

第1図(a) かよび第1図(b) は本発明方法を実施する装定の無図的説明図、第2図(a) かよび第2図(b) は本発明方法によって処理された俗射物の断面図、

られて全長に亘つて処理される。

また、特殊な形状の存射物の場合もとれた単じて対孔処理がなされる。

なお上記いずれの場合でも、ビームの焦点を表 磨被膜材料に合わせるようにすることによりビー ムのもつエネルギを十分利用することができる。 レーザとして COu ガスレーザも使用しつる。また、 ビームのエネルギの一部は表層被膜の下の本板膜 にも及ぶが、表層被膜材料に比し熱容量が大きい ため再溶酸しても結果的に損傷とはならない。 発明の効果

本発明の封孔処理方法は、上記のように構成されているので、大エネルギの電子ビームまたはレーザビームを集中することにより、再射時に生じた気孔に対してセラミックや超耐高温材料を再搭設して有効に対止し、それらが対孔被誤層を形成し、従来の溶射物の欠点である気孔を完全に除去することができる。そこで、液体やガス体が気孔を通って最対に進することがないので、溶射物の使用範囲を従来より飛躍的に拡大することが可能

第3回は同じく板状体の斜視図、第4回は管また は複状体に対する処理方法を示す斜視図である。

1 ... 母材 2 ... 密射金属被膜

5 ... 電子ピーム発生装置

6 ... 粒子ピーム 7 ... 傷向機構

代選人 克 垣 匣 輝

State of the state of

A CONTRACT OF THE STATE OF THE

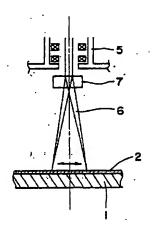
特開昭61-104062 (4)

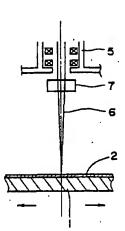
第2回(0)

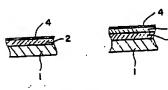
第2図(b)



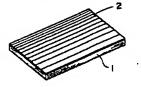
第 1 図(b)







第 3 図



*** 4 ®**